(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年9月27日(27.09.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/71760 A1

(51) 国際特許分類7: H01J 9/24, 31/21, 29/87, G09F 9/30

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/02367

(22) 国際出願日:

2001年3月23日(23.03.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2000年3月23日(23.03.2000) 2000年3月23日(23.03.2000) JР

特願2000-82849 特願2000-82850 特顧2000-306458

ПР 2000年10月5日(05.10.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社 東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒 210-8572 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 Kanagawa

(JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹中滋男 (TAK-ENAKA, Shigeo) [JP/JP]; 〒366-0041 埼玉県深谷市東 方1710-19 Saitama (JP). 福田久美雄 (FUKUDA, Kumio) [JP/JP]; 〒366-0801 埼玉県深谷市上野台3429-6 Saitama (JP). 二階堂勝 (NIKAIDO, Masaru) [JP/JP]; 〒239-0845 神奈川県横須賀市粟田2-28-9 Kanagawa (JP). 石川 論 (ISHIKAWA, Satoshi) [JP/JP]; 〒366-0034 埼玉県深 谷市常盤町64-1 G-311 Saitama (JP).

- (74) 代理人: 鈴江武彦,外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒 100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮内 外國特許法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB, IT, NL).

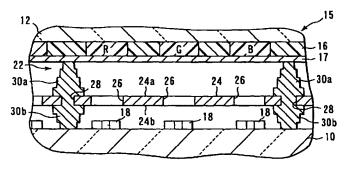
添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SPACER ASSEMBLY FOR PLANE SURFACE DISPLAY, METHOD FOR MANUFACTURING SPACER ASSEM-BLY, METHOD FOR MANUFACTURING PLANE SURFACE DISPLAY, PLANE SURFACE DISPLAY AND MOLD FOR USE IN MANUFACTURING SPACER ASSEMBLY

(54) 発明の名称: 平面表示装置のスペーサアッセンブリ、スペーサアッセンブリの製造方法、平面表示装置の製造 方法、平面表示装置、ペーサアッセンブリの製造に用いる金型



(57) Abstract: A spacer assembly which has a first and a second spacer being disposed in upright in a single-piece construction on a first and a second surface of a grid in the form of a plate, respectively, wherein the first and the second spacer are formed on the surfaces of the grid in a single-piece construction with it by a method comprising arranging a first and a second mold each having a plurality of through holes closely on the first and the second surface, respectively, filling the through holes of the molds with a glass paste containing an ultraviolet curable binder, irradiating the glass paste with a ultraviolet ray to cure the paste, and burning the glass paste at a predetermined temperature while holding the molds in close contact with the surfaces, and the first spacer has an aspect ratio of 2.5 to 3.

45. 45. 45. 45.

(57) 要約:

スペーサアッセンブリは、板状のグリッドの第1および第 2表面上にそれぞれ一体的に立設された第1および第2スペーサは、それぞれ複 数の透孔を有した第1および第2金型をグリッドの第1およ び第2表面上に密着させて配置した後、金型の透孔に、紫外 線硬化型のバインダを含有したガラスペーストを充填し、紫外 外線を照射してガラスペースを硬化させ、更に、金型を密 状態に保持したまま、所定の温度でガラスペーストを焼成す ることにより、グリッド表面上に一体的に形成される。 第1 スペーサはアスペクト比が2.5~3となっている。 . 1

明細書

平面表示装置のスペーサアッセンブリ、スペーサアッセンブリの製造方法、平面表示装置の製造方法、平面表示装置、ペーサアッセンブリの製造に用いる金型

技術分野

u.1 --

この発明は、平面表示装置に用いられるスペーサアッセンブリ、スペーサアッセンブリの製造方法、スペーサアッセンブリを備えた平面表示装置、平面表示装置の製造方法、スペーサアッセンブリの製造に用いる金型に関する。

背景技術

液晶表示装置に代表される平面表示装置は、陰極線管(CRT)に代わる表示装置として各種分野で広く利用されるようになってきた。しかしながら、液晶表示装置は、自己発光ではなく、CRTに比べてその表示に視角依存性を持つ等、いくつかの改善すべき課題がある。

このような中、フィールド・エミッション・ディスプレイ(FED)やプラズマ・ディスプレイ(PDP)等の自己発 光型の平面表示装置の開発が進められている。例えば、FEDの一種として、表面伝導型電子放出ディスプレイ(SED)は、CRTに匹敵する良好な表示特性の確保が可能であることから、盛んに研究、開発が進められている。

このSEDは、所定の隙間を置いて対向配置されたフェースプレートおよびリアプレートを有し、これらのプレートは、矩形枠状の側壁を介して周縁部を互いに接合することにより真空外囲器を構成している。フェースプレートの内面には

3 色の蛍光体層が形成され、リアプレートの内面には、蛍光体を励起する電子放出源として、各画素毎に対応する多数のエミッタが配列されている。各エミッタは、電子放出部、この電子放出部に電圧を印加する一対の電極等で構成されている。

また、両プレート間には板状のグリッドが配設され、このグリッドには、エミッタに対して整列して位置した多数の収束開孔が形成されているとともに、プレート間の隙間を維持するための多数の柱状スペーサが配置されている。そして、各エミッタから放出された電子ビームは、グリッドの対応する開孔を通り所望の蛍光体層上に収束される。

上記のようなグリッドとスペーサとからなるスペーサアッセンブリを備えたSEDとして、米国特許第5、846、205号に開示されたものが知られている。このSEDによれば、板状のグリッドは多数のスペーサ開孔を有し、各スペーサ開孔には、スペーサ開孔よりも僅かに径の小さな柱状のスペーサが挿通され、接着剤、フリットガラス、半田等によりグリッドに接着固定されている。そして、各スペーサはグリッドの両面から突出し、その両端はそれぞれフェースプレートの内面に当接している。

しかしながら、上述したように、グリッドに形成された多数のスペーサ開孔にそれぞれ柱状スペーサを挿通し、接着剤等を用いて固定することによりスペーサアッセンブリを製造する場合、非常に製造が面倒であるとともに、製造効率の向上を図ることが困難となる。すなわち、各スペーサは直径数

1 0 0 μ m、高さ数 m m と 非常に小さく、これに対応するスペーサ開孔も非常に小さい。そして、このような非常に小さなスペーサをグリッドのスペーサ開孔内に正確に挿通し、かつ、接着剤等を用いてグリッドに接着固定することは、高い組立精度を必要とし、作業が非常に困難であるとともに、製造コストの増加および製造効率の低下を招く。

発明の開示

この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、容易に製造可能な平面表示装置のスペーサアッセンブリ、スペーサアッセンブリを備えた平面表示装置、スペーサアッセンブリの製造方法、スペーサアッセンブリの製造に用いる金型、および十分な強度を確保しながらスペーサの帯電による表示品位の低下を防止することのできる平面表示装置を提供することにある。

上記目的を達成するため、この発明に係るスペーサアッセンブリの製造方法は、基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、 基板と、多数の透孔を有した金型とを用意し、

上記基板の表面上に上記金型を密着して配置した後、金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料

を焼成し、上記基板上にスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記金型を剥離する。

また、この発明に係るスペーサアッセンブリの製造方法は、対向した第1および第2表面および貫通形成された複数の開孔を有した基板と、それぞれ複数の透孔を有した第1および第2金型とを用意し、

上記基板の第1表面および第2表面上に、それぞれ上記第1金型および第2金型を密着して、かつ、上記基板の開孔と第1および第2金型の透孔とが整列した状態に配置した後、第1および第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、基板に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1および第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記第1および第2金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板の第1および第2表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第1および第2金型を剥離する。

更に、この発明に係るスペーサアッセンブリの他の製造方法は、対向した第1および第2表面を有した基板と、それぞれ複数の透孔を有した第1および第2金型とを用意し、

上記基板の第1表面上に上記第1金型を密着して配置した後、第1金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記

ar with the

基板の第1表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、 上記第1金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも 高くし、

上記基板の第2表面上に上記第2金型を密着して配置した後、第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板に第2表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記放射線を照射した後、上記第1および第2金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板の第1および第2表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第 1 および第 2 金型を剥離する。

この発明によれば、上記製造方法において、上記スペーサ 形成材料として、少なくとも紫外線硬化型のバインダおよび ガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、この場合 、放射線として紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化さ せる。

また、上記基板としては、表面に酸化膜が形成された金属板、多数の収束開孔が形成されているとともに表面に酸化膜が形成された金属板からなるグリッド、あるいはガラス基板を使用することができる。更に、上記金型として、上記スペーサ形成材料に対する剥離性、および耐酸化性を有した表面処理が施されたものを用いることが望ましい。

H. Garage

上記のように構成されたスペーサアッセンブリの製造方法によれば、金型を用いて基板あるいはグリッド上にスペーサ形成材料を配置した状態でスペーサ形成材料を焼成することにより、複数のスペーサを基板あるいはグリッド上の所定位置に一度に作り込むことが可能となる。そのため、複数の微細なスペーサを備えたスペーサアッセンブリを容易に製造することができ、製造コストの低減および製造効率の向上を図ることができる。

また、スペーサ形成材料を金型の透孔内に充填した状態で 焼成することにより、焼成時、スペーサ形成材料が潰れて広 がることがなく、十分な高さを有しアスペクト比の高いスペ ーサを容易に形成することが可能となる。

更に、スペーサ形成材料として紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、焼成に先立ち、紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化さるとともに、酸化膜で被覆されたグリッドおよび耐酸化性を有した表面層で被覆された金型を用いることにより、基板あるいはグリッドに対するスペーサ形成材料の密着性を金型に対する密着性よりも高くすることができる。これにより、以後の焼成、離型工程において、形成されたスペーサが金型側に付着することを防止し、基板あるいはグリッドと一体のスペーサを確実に形成することができる。

この発明に係る平面表示装置の製造方法は、内面に蛍光体層が形成された第1基板と、上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍

WO 01/71760 PCT/JP01/02367

7

光体励起手段が設けられた第2基板と、上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側壁と、上記第1および第2基板の間にこれら基板と対向して設けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対応して位置した多数の開孔を有した板状のグリッドと、上記第1基板とグリッドとの間に設けられた多数の柱状の第1スペーサと、上記第2基板とグリッドとの間に設けられた多数の柱状の第2スペーサと、を備えた平面表示装置を製造する方法であって、

グリッド、および、多数の透孔を有した金型を用意し、上記グリッドの表面上に上記金型を密着して配置した後、金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、上記スペーサ形成材料を放射線を照射して硬化させ、上記グリッドの表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、上記金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記グリッドから上記金型を剥離する。

また、この発明に係る平面表示装置は、内面に蛍光体層が形成された第1基板と、上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板と、上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側壁と、上記第1および第2基板の間に、これら基板と対向して設けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対応して位置した多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、上記グリッドと第1基板との間に

設けられた複数の柱状の第1スペーサと、上記グリッドと第 2基板との間に設けられた複数の柱状の第2スペーサと、を 備え、上記各第1スペーサの高さは、上記各第2スペーサの 高さよりも高く形成されていることを特徴としている。

この発明に係る平面表示装置によれば、上記グリッドは、上記第1基板に対向した第1表面と上記第2基板に対向した第2表面とを有し、上記第1スペーサは、上記グリッドの第1表面上に一体的に立設され、上記第2スペーサは、上記グリッドの第2表面上に一体的に立設されている。

この発明に係るスペーサアッセンブリは、基板と、基板上に一体的に立設された複数の柱状のスペーサと、を備え、各スペーサは、上記基板から延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体に有し、各段部は、基板側から延出端側に向かって先細のテーパ状に形成されている。

また、この発明に係るスペーサアッセンブリは、対向した 第1および第2表面、並びに複数の収束開孔を有した板状の グリッドと、上記グリッドの第1表面上に一体的に立設され た複数の柱状の第1スペーサと、上記グリッドの第2表面上 に一体的に立設された複数の柱状の第2スペーサと、を備え 、上記第1および第2スペーサの各々は、上記グリッドから 延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さく なった複数の段部を一体に有し、各段部は、延出端側に向か って先細のテーパ状に形成されている。

更に、この発明に係る平面表示装置は、内面に蛍光体層が

形成された第1基板と、上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記出光体層を励起する第2基板と、上記第1および第2基板と、上記第1および第2基板と、上記第1および第3を接合した枠状の側壁と、上記第1および第3の間に設けられたペーサッセンブリは、それを備えないのでは、上記スペーサマンブリは、それを複数のは、上記グリッドと、大のかったを備え、ともに徐々に経がいるとともに徐々に発がいるとともに徐を出場側にかって、後ので一次状に形成されている。

上記のように構成されたスペーサアッセンブリおよび平面表示装置によれば、各スペーサは、延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体に有しているとともに、各段部は、延出端側に向かって先細のテーパ状をなし、全体として段付きのテーパ形状、わち、ほぼ段付きの切頭円錐形状をなしている。そのためたりのスペーサをモールド等により基板あるいはグリッド上に一体的に作り込むことが可能となり、容易に製造可能なる・サアッセンブリおよび平面表示装置を得ることができる・

この発明に係るスペーサアッセンブリの製造方法は、基板と、それぞれ一端側から他端側に向かって徐々に径が小さくなった段付きテーパ状の複数の透孔を有した板状の金型と、を用意し、各透孔の大径側が上記基板側に位置するように、

上記基板の表面上に上記金型を密着して配置した後、金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、上記金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板上にそれぞれスペーサを一体的に形成し、冷却した後、上記基板から上記金型を剥離する。

また、この発明に係る他のスペーサアッセンブリの製造方 法は、第1および第2表面、並びにそれぞれ上記収束開孔間 に 位 置 し た 複 数 の ス ペ ー サ 開 孔 を 有 し た 板 状 の グ リ ッ ド を 用 意 し 、 そ れ ぞ れ 一 端 側 か ら 他 端 側 に 向 か っ て 徐 々 に 径 が 小 さ く な っ た 段 付 き テ ー パ 状 の 複 数 の 透 孔 を 有 し た 板 状 の 第 1 金 型 お よ び 第 2 金 型 を 用 意 し 、 各 透 孔 の 大 径 側 が 上 記 グ リ ッ ド 側に位置するように、上記グリッドの第1表面および第2表 面上にそれぞれ上記第1金型および第2金型を密着して、か つ、上記グリッドのスペーサ開孔と第1および第2金型の透 孔とが整列した状態に配置した後、上記スペーサ開孔、第1 および第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、上記 スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記グリッ ド に 対 す る 上 記 ス ペ ― サ 形 成 材 料 の 密 着 性 を 、 上 記 第 1 お よ び 第 2 金 型 に 対 す る ス ペ ー サ 形 成 材 料 の 密 着 性 よ り も 高 く し 、上記第1および第2金型をグリッドに密着させた状態で上 記 ス ペ ー サ 形 成 材 料 を 焼 成 し 、 上 記 グ リ ッ ド の 第 1 お よ び 第 2 表面上にそれぞれスペーサを形成し、冷却した後、上記グ リッドから上記第1および第2金型を剥離する。

更に、この発明に係る他のスペーサアッセンブリの製造方 法は、第1および第2表面を有した板状のグリッドを用意し 、それぞれー端側から他端側に向かって徐々に径が小さくな った段付きテーパ状の多数の透孔を有した板状の第1金型お よび第2金型を用意し、各透孔の大径側が上記グリッド側に 位置するように、上記グリッドの第1表面上に上記第1金型 を密着して配置した後、第1金型の透孔内にスペーサ形成材 料を充填し、上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化 させ、上記グリッドの第1表面に対する上記スペーサ形成材 料の密着性を、上記第1金型に対する上記スペーサ形成材料 の密着性よりも高くし、各透孔の大径側が上記グリッド側に 位置するように、上記グリッドの第2表面上に上記第2金型 を 密 着 し て 配 置 し た 後 、 第 2 金 型 の 透 孔 内 に ス ペ ー サ 形 成 材 👚 料を充填し、上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化 させ、上記グリッドに第2表面に対する上記スペーサ形成材 料の密着性を、上記第2金型に対する上記スペーサ形成材料 の密着性よりも高くし、上記放射線を照射した後、上記第1 および第2金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ 形成材料を焼成し、上記グリッドの第1および第2表面上に そ れ ぞ れ ス ペ ー サ を 形 成 し 、 冷 却 し た 後 、 上 記 基 板 か ら 上 記 第1および第2金型を剥離する。

この発明によれば、上記製造方法において、上記スペーサ 形成材料として、紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィ ラーを含有したガラスペーストを用い、この場合、放射線と \$ -55% - 6. °

₹5 - ≥

して紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させる。また、上記基板としては、表面に酸化膜が形成された金属板、多数の収束開孔が形成されているとともに表面に酸化膜が形成された金属板からなるグリッド、あるいはガラス基板を使用することができる。

上記のように構成されたスペーザアッセンブリの製造方法によれば、金型を用いて基板あるいはグリッド上にスペーサ形成材料を脱成することにより、複数のスペーサを基板あるいはグリッド上の所定位置に一度に作り込むことが可能となる。そのため、複数の微細なスペーサを備えたスペーサアッセンブリを容易に製造することができ、製造コストの低減および製造効率の向上を図ることができる。

また、スペーサ形成材料を金型の透孔内に充填した状態で 焼成することにより、焼成時、スペーサ形成材料が潰れて広 がることがなく、十分な高さを有しアスペクト比の高いスペ ーサを容易に形成することが可能となる。

更に、スペーサ形成材料として少なくとも紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、焼成に先立ち、紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させるとともに、酸化膜で被覆されたグリッドおよび耐酸化性を有した表面層で被覆された金型を用いることにより、基板あるいはグリッドに対するスペーサ形成材料の密着性を金型に対する密着性よりも高くすることができる。これにより、以後の焼成、離型工程において、形成されたスペーサ

WO 01/71760 PCT/JP01/02367

が金型側に付着することを防止し、基板あるいはグリッドと 一体のスペーサを確実に形成することができる。

この発明に係るスペーサアッセンブリの製造に用いる金型は、それぞれテーパ状の複数の透孔が形成された複数枚の金属薄板を備え、各金属薄板の各透孔は、他の金属薄板の透孔と異なる径を有し、上記複数の金属薄板は、透孔同士が整列した状態で、かつ、径の大きな透孔から順に並んだ状態で積層されていることを特徴としている。

上記構成によれば、金型は、それぞれ透孔の形成された複数枚の金属薄板を積層して構成され、金型の各透孔は、複数の透孔を積み重ねて規定されている。そして、金属薄板の場合、エッチング、レーザ照射等により、比較的容易に微細な透孔を形成することができる。そのため、これら複数枚の金属薄板を積層することにより、所望高さに形成された透孔を有する金型を容易に得ることができる。

また、上記金型において、各金属薄板に形成された透孔はテーパ状をなしているとともに、その径は金属薄板毎に相違している。従って、これら複数枚の金属薄板を積層する際、多少の位置ずれが生じた場合でも、各金属薄板の透孔同士を確実に連通させ所望の透孔を有した金型を得ることができる

更に、この発明によれば、上記金型は、スペーサ形成材料に対して剥離性を持った表面層で被覆されている。そのため、金型の透孔内にスペーサ形成材料が付着しにくく、反復してスペーサアッセンブリの製造に使用することが可能となる

また、この発明に係る平面表示装置は、所定の間隔を持って対向配置されたフェースプレートおよびリアプレートと、上記フェースプレートとリアプレートとの間に配設されたスペーサアッセンブリと、を備え、

上記スペーサアッセンブリは、対向した第1および第2表面、並びに複数のスペーサ開孔を有し上記フェースプレートとリアプレートとの間に配置されフェースプレートおよびリアプレートに対向した電極板と、上記電極板の第1表面側に形成された複数の第2スペーサと、1つの上記第2スペーサと複数の上記第1スペーサとを、上記電極板に形成された対応するスペーサ開孔を介して連結した連結部と、を備えている。

更に、この発明に係る他の平面表示装置は、内面に蛍光体層が形成されたフェースプレートと、上記フェースプレートと所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する複数の電子放出部が設けられたリアプレートと、上記フェースプレートおよびリアプレートの間に設けられたスペーサアッセンブリと、を備え

上記スペーサアッセンブリは、対向した第1および第2表面、並びに複数のスペーサ開孔を有し、上記フェースプレートとリアプレートと間に配置されフェースプレートおよびリ

アプレートに対向した電極板と、上記電極板の第1表面側に 形成され、それぞれ上記フェースプレートに当接した複数の 第1スペーサと、上記電極板の上記第2表面側に形成され、 それぞれ上記リアプレートに当接した複数の第2スペーサと 、を備え、1つの上記第2スペーサに対して、複数の上記第 1スペーサが、それぞれ上記電極板に形成されたスペーサ開 孔を介して連結部により連結されている。

上記のように構成された平面表示装置によれば、スペーサアッセンブリは、電極板の第1表面側に形成された複数の第1スペーサと、電極板の第2表面側に形成された複数の第2スペーサとを有し、1つの第2スペーサに対して、複数の第1スペーサがそれぞれ連結部を介して連結して配置されている。そのため、スペーサアッセンブリの十分な構造的な強度を確保できるとともに、第1スペーサのアスペクト比を十分に大きく確保し、第1スペーサの帯電の影響を軽減することができる。

図面の簡単な説明

図1は、この発明の実施の形態に係る表面伝導型電子放出装置を示す斜視図、

図2は、図1の線II-IIに沿って破断した上記表面伝導型電子放出装置の斜視図、

図3は、上記表面伝導型電子放出装置を拡大して示す断面図、

図4は、上記表面伝導型電子放出装置におけるスペーサアッセンブリの製造に用いるグリッド、第1および第2金型を

WO 01/71760 PCT/JP01/02367

16

示す分解斜視図、

図5は、上記第1金型の一部を拡大して示す断面図、

図6Aないし図6Cは、上記スペーサアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図、

図7Aおよび7Bは、上記スペーサアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図、

図8は、この発明の第2の実施の形態に係るスペーサアッセンブリを備えた表面伝導型電子放出装置の断面図、

図 9 A および 9 B は、上記第 2 の実施の形態に係るスペー サアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図、

図10Aないし図10Cは、上記第2の実施の形態に係るスペーサアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図、

図11は、この発明の第3の実施の形態に係るスペーサアッセンブリを備えた表面伝導型電子放出装置を分解して示す断面図、

図12は、この発明の第4の実施の形態に係るSEDを示す断面図、

図 1 3 は、上記第 4 の実施の形態に係るSEDの第 1 および第 2 スペーサを第 2 スペーサ側から見た概略平面図、

図14は、上記第4の実施の形態に係るSEDのスペーサ アッセンブリの一部を概略的に示す斜視図、

図15Aないし15Cは、上記スペーサアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図、

図16Aおよび16Bは、上記スペーサアッセンブリの製造工程をそれぞれ示す断面図。

e vital 30

発明を実施するための最良の形態

以下図面を参照しながら、この発明を、平面表示装置として表面伝導型電子放出装置(以下、SEDと称する)に適用した実施の形態について詳細に説明する。

図1ないし図3に示すように、このSEDは、それぞれ矩形状のガラスからなるリアプレート10およびフェースプレート10およびフェースの mmの隙間を置いて対向配置されている。リアプレート10は、フェースプレート10おはびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースプレート10およびフェースの側壁14を介して部にある。この側壁14は、フリットガラスあるいはつム等の低融点金属あるいは合金により貼り付けられている。その高真空に維持されている。

フェースプレート12の内面には蛍光体スクリーン16が 形成されている。この蛍光体スクリーン16は、赤、青、緑 の蛍光体層、および黒色着色層を並べて構成されている。こ れらの蛍光体層はストライプ状あるいはドット状に形成され ている。また、蛍光体スクリーン16上には、アルミニウム 等からなるメタルバック17が形成されている。なお、フェ ースプレート12と蛍光体スクリーンとの間に、例えばIT Oからなる透明導電膜あるいはカラーフィルタ膜を設けても よい。 リアプレート10の内面には、蛍光体層を励起する電子放出源として、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子放出素子18が設けられている。これらの電子放出素子18は、各画素毎に対応して複数列および複数行に配列されている。各電子放出素子18は、図示しない電子放出部、この電子放出部に電圧を印加する一対の素子電極等で構成されている。また、リアプレート10上には、電子放出素子18に電圧を印加するための図示しない多数本の配線がマトリック状に設けられている。

أأيس وجازمة عاط

接合部材として機能する側壁14は、例えば、低融点ガラスからなるフリットガラス20により、リアプレート10の 周縁部およびフェースプレート12の周縁部に封着され、フェースプレートおよびリアプレート同志を接合している。

また、図2および図3に示すように、SEDは、リアプレート10およびフェースプレート12の間に配設されたスペーサアッセンブリ22を備えている。本実施の形態において、スペーサアセンブリ22は、板状のグリッド24と、グリッドの両面に一体的に立設された複数の柱状のスペーサと、を備えて構成されている。

詳細に述べると、グリッド24はフェースプレート12の内面に対向した第1表面24aおよびリアプレート10の内面に対向した第2表面24bを有し、これらのプレートと平行に配置されている。そして、グリッド24には、エッチング等により多数の収束開孔26および複数のスペーサ開孔28が形成されている。収束開孔26はそれぞれ電子放出素子

18に対向して配列されているとともに、スペーサ開孔28は、それぞれ収東開孔間に位置し所定のピッチで配列されている。

グリッド 2 4 は、例えば鉄ーニッケル系の金属板により厚さ 0. 1~ 0. 2 5 mmに形成されているとともに、その表面には、金属板を構成する元素からなる酸化膜、例えば、下e 3 O 4、Ni Fe 3 O 4 からなる酸化膜が形成されている。また、収束開孔 2 6 は、O. 15~ 0. 2 5 mm × O. 2 O~ 0. 4 0 mmの矩形状に形成され、スペーサ開孔 2 8 は径が約 1 O O~ 2 O O μ mに形成されている。

グリッド24の第1表面24a上には、各スペーサ開孔28に重ねて第1スペーサ30aが一体的に立設され、その延出端は、メタルバック17および蛍光体スクリーン16の黒色着色層を介してフェースプレート12の内面に当接している。また、グリッド24の第2表面24b上には、各スペーサ開孔28に重ねて第2スペーサ30bが一体的に立設され、その延出端は、リアプレート10の内面に当接している。そして、各スペーサ開孔28、第1および第2スペーサ30a、30bは互いに整列して位置し、第1および第2スペーサはこのスペーサ開孔28を介して互いに一体的に連結されている。

第1および第2スペーサ30a、30bの各々は、グリッド24側から延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体的に有し、各段部は、グリッド側から延出端側に向かって先細のテーパ状に形成さ

ar straight an

れている。すなわち、第1および第2スペーサ30a、30 bの各々は、段付きのテーパ形状、あるいは段付きの切頭円 錐形状に形成されている。

例えば、各第1スペーサ30aは4段の段付きテーパ形状をなし、グリッド24側の端の径が約400μm、延出端側の径が約230μm、高さが約1~1.2mmに形成され、アスペクト比(高さ/グリッド側端の径)は、2.5~3.0となっている。また、各第2スペーサ30bは3段の段付きテーパ形状をなし、グリッド24側の端の径が約400μm、延出端側の径が約280μm、高さが約0.3~0.75mmに形成され、アスペクト比(高さ/グリッド側端の径)は0.75~1.6となっている。

前述したように、各スペーサ開孔28の径は約100~2 00μmであり、第1および第2スペーサ30a、30bの グリッド側端の径よりも十分に小さく設定されている。そし て、第1スペーサ30aおよび第2スペーサ30bをスペー サ開孔28と同軸的に整列して一体的に設けることにより、 第1および第2スペーサはスペーサ開孔を通して互いに連結 され、グリッド24を両面から挟み込んだ状態でグリッド2 4と一体に形成されている。

そして、上記のように構成されたスペーサアッセンブリ22のグリッド24は、図示しない電源から所定の電圧が印加され、クロストークを防止するとともに各収束開孔26により対応する電子放出素子18から放出された電子ビームを所望の蛍光体層上に収束する。また、第1および第2スペーサ

30a、30bは、フェースプレート12およびリアプレート10の内面に当接することにより、これらのプレートに作用する大気圧荷重を支持し、プレート間の間隔を所定値に維持している。

次に、上記のように構成されたスペーサアッセンブリ22 、およびこれを備えたSEDの製造方法について説明する。

スペーサアッセンブリ22を製造する場合、まず、図4に示すように、所定寸法のグリッド24、グリッドとほぼ同一の寸法を有した矩形板状の第1および第2金型32、33を用意する。グリッド24には予め収束開孔26、およびスペーサ開孔28を形成し、外面全体を例えば、黒化膜あるいは粒状の酸化物からなる酸化膜で被覆する。

また、第1および第2金型32、33は、それぞれグリッド24のスペーサ開孔28に対応した複数の透孔34が形成されている。ここで、図5に示すように、第1金型32は、複数枚、例えば、4枚の金属薄板32a、32b、32c、32dを積層して形成されている。

詳細に述べると、各金属薄板は厚さ 0. 25~ 0. 3 mm の鉄系金属板で構成されているとともに、それぞれテーパ状の複数の透孔が形成されている。そして、金属薄板 3 2 a、3 2 b、3 2 c、3 2 dの各々に形成された透孔は、他の金属薄板に形成された透孔と異なる径を有している。例えば、金属薄板 3 2 aには最大径が 4 0 0 μ mのテーパ状の透孔 3 4 a、金属薄板 3 2 bには最大径が 3 5 0 μ mのテーパ状の

透孔34b、金属薄板32cには最大径が295μmのテーパ状の透孔34c、金属薄板32dには最大径が240μmのテーパ状の透孔34dがそれぞれ形成されている。これらの透孔34aないし34dは、エッチングあるいはレーザ照射によって形成する。

そして、これら4枚の金属薄板32a、32b、32c、32 dは、透孔34a、34b、34c、34dがほぼ同軸的に整列した状態で、かつ、径の大きな透孔から順に並んだ状態で積層され、真空中又は還元性雰囲気中で互いに拡散接合されている。これにより、全体として厚さ1.0~1.2mmの第1金型32が形成され、各透孔34は、4つの透孔34a、34b、34c、34dを合わせることにより規定され、段付きテーパ状の内間面を有している。

一方、第2金型33も第1金型32と同様に、例えば、3枚の金属薄板を積層して構成され、各透孔34は3つのテーパ状透孔によって規定され、段付きテーパ状の内周面を有している。

また、第1および第2金型32、33の外面は、各透孔34の内周面も含めて、表面層によって被覆されている。この表面層は、後述するスペーサ形成材料に対して剥離性を有しているとともに耐酸化性を有し、例えば、Ni-Pとテフロン、酸化物、窒化物、炭化物の微粒子との共析メッキ、あるいは、Ni-PとW、Mo、Re等の高融点金属との共析メッキにより形成されている。

スペーサアセンブリの製造工程においては、図6Aに示す

ように、第1金型32を、各透孔34の大径側がグリッド2 4側に位置するように、グリッドの第1表面24aに密着させ、かつ、各透孔がグリッドのスペーサ開孔28と整列するように位置決めした状態に配置する。同様に、第2金型33を、各透孔34の大径側がグリッド24側に位置するように、グリッドの第2表面246に密着させ、かつ、各透孔がグリッドのスペーサ開孔28と整列するように位置決めした状態に配置する。そして、これら第1金型32、グリッド24、および第2金型33を図示しないクランパ等を用いて互いに固定する。

次に、図6Bに示すように、スキージ36を用いて、例えば、第1金型32の外面側からペースト状のスペーサ形成材料40を供給し、第1金型32の透孔34、グリッド24のスペーサ開孔28、および第2金型33の透孔34にスペーサ形成材料を充填する。第2金型33の外面側に漏出した余分なスペーサ形成剤40は、スキージ38を用いて掃き取る

スペーサ形成材料 4 0 としては、少なくとも紫外線硬化型のバインダ(有機成分)およびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用いている。

続いて、図6Cに示すように、充填されたスペーサ形成材料40に対し、第1および第2金型32、33の外面側から放射線として紫外線(UV)を照射し、スペーサ形成材料を UV硬化させる。このようにスペーサ形成材料40をUV硬化させることにより、グリッド24に対するスペーサ形成材 料の密着性を、第1および第2金型32、33に対するスペーサ形成材料の密着性よりも高くする。

続いて、図7Aに示すように、グリッド24に第1および 第2金型32、33を密着させた状態でこれらを加熱炉内で 熱処理し、スペーサ形成材料40内からバインダを飛ばした 後、約500~550℃で30分~1時間、スペーサ形成材 料を本焼成する。これにより、グリッド24と一体の第1お よび第2スペーサ30a、30bを形成する。

その後、第1および第2金型32、33、グリッド24を 所定温度まで冷却した後、図7Bに示すように、グリッド2 4から第1および第2金型32、33を剥離する。これによ り、スペーサアセンブリ22が完成する。

上記のように製造されたスペーサアセンブリ22を用いてSEDを製造する場合、予め、電子放出素子18が設けられているとともに側壁14が接合されたリアプレート10と、蛍光体スクリーン16およびメタルバック17の設けられたフェースプレート12とを用意しておく。そして、スペーサアッセンブリ22をリアプレート10上に位置決めした状態で、このリアプレートおよびフェースプレート12を真空排気した状態が、このリアプレートおよびフェースプレート12を誤びて、回壁14を介してフェースプレート12をリアプレート10に接合する。これにより、スペーサアッセンブリ22を備えたSEDが製造される。

以上のように構成されたスペーサアッセンブリ22、およびこれを備えたSEDによれば、各スペーサは、延出端に向

かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体に有しているとともに、各段部は、延出端側に向かって先細のテーパ状をなし、全体として段付きのテーパ形状、すなわち、ほぼ段付きの切頭円錐形状をなしている。そのため、複数のスペーサをモールド成型によってグリッド上に一体的に作り込むことが可能となり、容易に製造可能なスペーサアッセンブリおよびSEDを得ることができる。

また、上述したスペーサアッセンブリの製造方法によれば、金型を用いてグリッド上にスペーサ形成材料を配置した状態でスペーサ形成材料を焼成することにより、複数のスペーサをグリッド上の所定位置に一度に作り込むことができる。そのため、複数の微細なスペーサを備えたスペーサアッセンブリを容易に製造することができ、製造コストの低減および製造効率の向上を図ることができる。

また、スペーサ形成材料を金型の透孔内に充填した状態で 焼成することにより、焼成時、スペーサ形成材料が潰れて広 がることがなく、十分な高さを持ったアスペクト比の高いス ペーサを容易に形成することが可能となる。

更に、本実施の形態では、スペーサ形成材料として紫外線 硬化型のパインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペ ーストを用い、焼成に先立ち、紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させるとともに、酸化膜で被覆されたグリッド および耐酸化性を有した表面層で被覆された金型を用いることにより、グリッドに対するスペーサ形成材料の密着性を金型に対する密着性よりも高くすることができる。これにより 、以後の焼成、離型工程において、形成されたスペーサが金型側に付着することを防止し、グリッドと一体のスペーサを確実に形成することができる。

一方、本実施の形態によれば、各金型は、それぞれ透孔の形成された複数枚の金属薄板を積層して構成されている。通常、スペーサ形成用の径が数100μmの微細透孔を約1mm厚以上の金属板に形成することは非常に困難となる。これに対して、約0.1~0.3mm厚程度の金属薄板であれば、エッチング、レーザ照射等により、比較的容易に微細なるにより、できる。従って、本実施の形態のように、透孔の形成された複数枚の金属薄板を積層することができる。また、上記金型において、各金属薄板に形成された透孔はテーパ状をなしているとともに、その径は各金属薄板毎に相違している。従って、これら複数枚の金属薄板を積層する際

テーパ状をなしているとともに、その径は各金属薄板毎に相違している。従って、これら複数枚の金属薄板を積層する際、多少の位置ずれが生じた場合でも、各金属薄板の透孔同士を確実に連通させ所望の透孔を有した金型を得ることができる。更に、上記金型は、スペーサ形成材料に対して剥離性を持った表面層で被覆されていることから、金型の透孔内にスペーサ形成材料が付着しにくく、反復してスペーサアッセンブリの製造に使用することができる。

次に、この発明の第2の実施の形態に係るスペーサアッセンブリを備えたSEDおよびその製造方法について説明する

図8に示すように、第2の実施の形態によれば、スペーサ

アッセンブリ 2 2 のグリッド 2 4 は、スペーサ開孔を持たず、第 1 および第 2 スペーサ 3 O a 、 3 O b はそれぞれ独立してグリッド 2 4 と一体的に形成されている。

すなわち、複数の第1スペーサ30aは、グリッド24の第1表面24a上で収束開孔26間に立設され、メタルバック17および蛍光体スクリーン16の黒色着色層を介してフェースプレート12の内面に当接している。また、複数の第2スペーサ30bは、グリッド24の第2表面24b上で収束開孔26間に立設され、リアプレート10の内面に当接しているとともにそれぞれ第1スペーサ30aと整列して配置されている。他の構成は前述した第1の実施の形態におけるSEDと同一であり、同一の部分には同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略する。

上記構成のスペーサアッセンブリ22を製造する場合、まず、図9Aに示すように、第1金型32を、各透孔34の大径側がグリッド24側に位置するように、グリッドの第1表面24aに密着させ、かつ、各透孔がグリッドの収束開孔26間に位置するように位置決めする。続いて、スキージ36を用いて、第1金型32の外面側からペースト状のスペーサ形成材料40を供給し、第1金型32の透孔34にスペーサ形成材料を充填する。なお、スペーサ形成材料40および第1金型32は前述した実施の形態と同一のものを用いる。

次に、図9日に示すように、透孔34に充填されたスペーサ形成材料40に対し、第1金型32の外面側から紫外線(UV)を照射し、スペーサ形成材料をUV硬化させる。これ

により、グリッド24に対するスペーサ形成材料40の密着性を、第1金型32に対するスペーサ形成材料の密着性よりも高くする。

その後、図10Aに示すように、グリッド24と第1金型32とを密着状態に保持したまま、第2金型33を、各透孔34の大径側がグリッド24側に位置するように、グリッドの第2表面24bに密着させ、かつ、各透孔がグリッドの収東開孔26間に位置するように位置決めする。そして、これら第1金型32、グリッド24、および第2金型33を図示しないクランパ等を用いて互いに固定する。

続いて、スキージ36を用いて、第2金型33の外面側からペースト状のスペーサ形成材料40を供給し、第2金型33の透孔34にスペーサ形成材料を充填する。なお、第2金型33は前述した実施の形態と同一のものを用いる。

その後、図10Bに示すように、透孔34に充填されたスペーサ形成材料40に対し、第2金型33の外面側から紫外線を照射し、スペーサ形成材料をUV硬化させる。これにより、グリッド24に対するスペーサ形成材料40の密着性を、第2金型32に対するスペーサ形成材料の密着性よりも高くする。

続いて、図10Cに示すように、グリッド24に第1および第2金型32、33を密着させた状態でこれらを加熱炉内で熱処理し、スペーサ形成材料40内からバインダを飛ばした後、約500~550℃で30分~1時間、スペーサ形成材料を本焼成する。これにより、グリッド24と一体の第1

18 × 18 14

および第2スペーサ30a、30bを形成する。

そして、第1および第2金型32、33、グリッド24を 所定温度まで冷却した後、グリッド24から第1および第2 金型32、33を剥離することにより、スペーサアッセンブ リ22が完成する。また、上記構成のスペーサアッセンブリ 22を備えたSEDの製造は、前述した実施の形態と同様の 工程で行う。

上記のように構成された第2の実施の形態においても、前述した実施の形態と同様の作用効果を得ることができる。

なお、上述した第1および第2の実施の形態において、スペーサアッセンブリは、グリッド24の両面に第1および第2スペーサをそれぞれ一体的に備えた構成としたが、図11に示す第3の実施の形態のように、グリッドの一方の表面上のみにスペーサを設けた構成としてもよい。

すなわち、第3の実施の形態によれば、スペーサアッセンブリ22は、グリッド24と、グリッドの第1表面24aに一体的に立設された複数の第1スペーサ30aと、を有している。これらの第1スペーサ30aは、収束開孔26間に立設され、メタルバック17および蛍光体スクリーン16の黒色着色層を介してフェースプレート12の内面に当接している。

一方、リアプレート 1 2 の内面上には、複数の第 2 スペーサ 3 O b が一体的に立設され、それぞれ第 1 スペーサ 3 O a と 整列して位置しているとともにグリッド 2 4 の第 2 表面 2 4 b に 当接している。

なお、第1および第2スペーサ30a、30bは、前述した実施の形態と同様に、それぞれ延出端に向かって先細に形成された段付きテーパ形状、すなわち、段付き切頭円錐形状に形成されている。また、SEDの他の構成は前述した実施の形態と同一であり、同一の部分には同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略する。

第3の実施の形態において、スペーサアッセンブリ22は、前述した第2の実施の形態と同様の方法により製造される。但し、第2スペーサの製造工程は省略する。

また、第3の実施の形態において、複数の第2スペーサ3 〇 b は、リアプレート12を構成するガラス基板と共に他の スペーサアッセンブリ22 b を構成している。そして、この スペーサアッセンブリ22 b も第2の実施の形態と同様の方 法によって製造される。

すなわち、グリッドに代えて、ガラス基板からなるリアプレート 1 0 の表面上に前述した第 2 金型 3 3 を、各透孔 3 4 の大径側がリアプレート側に位置するように密着させ、所定位置に位置決めする。続いて、第 2 金型 3 3 の外面側からペースト状のスペーサ形成材料を供給し、第 2 金型の透孔 3 4 にスペーサ形成材料を充填する。スペーサ形成材料は前述した実施の形態と同一のものを用いる。

次に、透孔に充填されたスペーサ形成材料に紫外線を照射 してスペーサ形成材料をUV硬化させる。これにより、リア プレート 1 0 に対するスペーサ形成材料の密着性を、第 2 金 型 3 3 に対するスペーサ形成材料の密着性よりも高くする。 ここで、リアプレート 1 O を構成するガラス基板は、それ自体が酸化物であることから、リアプレート外面に酸化膜を形成しなくてもよい。

その後、リアプレート10に第2金型33を密着させた状態でこれらを加熱炉内で熱処理し、スペーサ形成材料内からバインダを飛ばした後、スペーサ形成材料を本焼成する。これにより、リアプレート10と一体の第2スペーサ30bを形成する。

そして、第2金型33およびリアプレート10を所定温度まで冷却した後、第2金型33を剥離することにより、リアプレート10および第2スペーサ30bを一体に備えたスペーサアッセンブリ22bが完成する。

上記のように構成された第3の実施の形態においても、前述した他の実施の形態と同様の作用効果を得ることができる

次に、この発明の第4の実施の形態に係るSEDについて説明する。図12に示すように、真空外囲器15を構成するフェースプレート12とリアプレート10との間には、これらプレート間での異常放電を防止するために所定の電位に接続された電極板を有した後述のスペーサアッセンブリ22が配設されている。そして、フェースプレート12およびリアプレート10は、このスペーサアッセンブリ22により大気圧に対して支持され、プレート間の所定の間隔は、例えば1.6mmの間隔に維持されている。

フェースプレート12は、無アルカリガラスから成る絶縁

基板と、この絶縁基板の内面上に形成された蛍光体スクリーン16と、を備えている。蛍光体スクリーン16は、それぞれ赤(R)、青(B)、および緑(G)の発光特性を有しの.6mmピッチで配置されたストライプ状の蛍光体層13と、蛍光体層13間に配置されコントラスト比を向上させるための帯状の遮光層11とを有している。

また、蛍光体スクリーン16上には、アルミニウムまたはその合金からなる導電薄膜層19形成され、更に、この多薄膜層19上には、バリウム(Ba)からなる蒸着ゲッタ層21が形成されている。このようなフェースプレート12の導電薄膜層19はアノード電極として機能する。また12のずッタ層21は、真空チャンバ内でフェースプレート12とボウアプレート10とを貼り合わせるに先立ち、真空チャンバ内でゲッタ材を蒸着することが記されるもで、なく層空を維持した状態で行うことにより高性能な蒸着ゲッタ層21を得ることができる。

図12および図14に示すように、リアプレート10は、無アルカリガラスから成る絶縁基板を備え、この絶縁基板の内面上には、マトリクス状に配置された複数本の走査電極23および信号電極25が設けられているとともに、各走査電極23と信号電極25との交差部近傍には、それぞれ走査電極および信号電極から延在して配置されたゲート電極27およびエミッタ電極29が設けられている。

ゲート電極27とエミッタ電極29とは所定の間隔、例え

ば5 0 μ m を置いて対向配置され、更に、これらの電極 2 7 、 2 9 間には、図示しないが、例えばグラファイト膜が 5 μ m の間隔を持って対向配置され、これにより表面伝導型電子放出素子 1 8 を構成している。なお、各走査電極 2 3 上には保護膜 3 1 が形成されている。

上記のように構成されたフェースプレート12とリアプレート10との間にスペーサアッセンブリ22が設けられ、フェースプレートおよびリアプレートを大気圧に対して支持している。以下、このスペーサアッセンブリ22について詳細に説明する。

図12および図14に示すように、スペーサアッセンブリ22は、フェースプレート12とリアプレート10との間の異常放電を防止するために配置される電極板42を備えている。この電極板42は、0.1mm厚の鉄ーニッケル合金で形成され、その表面が酸化処理されている。電極板42の板厚は、その大きさにもよるが、対角寸法20インチ以上の有効表示領域に対応した寸法とするのであれば、所望の強度を確保するために0.1~0.25mm程度に形成されていることが望ましい。

なお、製造の容易性を確保するために電極板 4 2 を複数に分割して形成することも考えられるが、その境界部で表示に 悪影響を及ぼすことから、可能な範囲で有効表示領域 3 に対 応した寸法を有する大判の電極板を用いることが望ましい。

電極板42は、フェースプレート12とリアプレート10 との間に、これらのプレートと平行に配置されている。そし て、電極板 4 2 には、それぞれ表面伝導型電子放出素子 1 8 から放出された電子線を透過させるための 2 5 0 μm x 1 8 0 μm の矩形の開孔 2 6 が、表面伝導型電子放出素子 1 8 と対向して複数形成されている。また、電極板 4 2 には、後述する第 1 および第 2 スペーサを連結するための複数の円形のスペーサ開孔 2 8 が形成されている。

電極板42は、フェースプレート12と対向した第1表面、およびリアプレート12に対向した第2表面を有している。第1表面側には複数の第1スペーサ30aが電極板42と一体的に形成され、また、第2表面側には複数の第2スペーサ30bが電極板42と一体的に形成されている。そして電極板42に形成されたスペーサ開孔28内に配置された連結部52により連結されている。本実施の形態においては、1つの第2スペーサ30bに対して2つの第1スペーサ30aがそれぞれ連結部52を介して連結されている。

図12ないし図14に示すように、第2スペーサ30bは、それぞれの表面伝導型電子放出素子18に対応して、走査電極23上に保護膜31を介して配置され、配線方向に沿って延びている。各第2スペーサ30bは断面が長楕円形に形成され、電極板42側の配線方向に沿った長さL1が0.4mm、配線方向と直交する方向に沿った長さL1が0m、リアプレート10側の配線方向に沿った長さL1 が0m、リアプレート10側の配線方向に沿った長さL1 が0.35mm、配線方向に直交する方向の長さL2 が400μm、そして、高さh1が0.5mmにそれぞれ形成されて

いる。

また、第1スペーサ30aは、1つの第2スペーサ30bに対して2つずつ設けられている。各第1スペーサ30aは、若干のテーパーを有する円柱状に形成され、電極板42側の端部の直径φ1が320μm、フェースプレート12側の端部の直径φ2が230μm、その高さh2が1.0mmにそれぞれ形成されている。

即ち、第4の実施の形態では、第1スペーサ30aは、第 2スペーサ30bに対してアスペクト比(高さと電極板42 側の端の断面長軸方向の長さとの比)が十分に大きく形成されている。また、第2スペーサ30bの高さは、第2スペー サ30aの高さの約半分に形成されている。

そして、隣り合う2つの第1スペーサ30aは、それぞれ電極板42のスペーサ開孔28を介して、すなわち、連結部52を介して1つの第2スペーサ30bに連結され、この第2スペーサ30bおよび電極板42と一体となっている。この連結部52およびスペーサ開孔28の径は、第1スペーサ30aの電極板42側の端の直径φ1よりも小さく形成されている。

このように構成されたスペーサアッセンブリ22を真空外 囲器15内に配設した状態において、電極板42はフェース プレート12およびリアプレート10と平行に対向している とともに、所定の電位に接続されプレート間の異常放電を防 止する。また、各第2スペーサ30bは保護膜31および走 査電極23を介してリアプレート10と当接し、各第1スペ ーサ30aは、蒸着ゲッタ層21、導電薄膜層19、および 蛍光体スクリーン16を介してフェースプレート12に当接 し、それにより、大気圧に対してフェースプレート12およ びリアプレート10を支持している。

上記のように構成されたSEDによれば、スペーサアッセンブリ22の第2スペーサ30bは、表面伝導型電子放出素子18に近接して配置されること、および、その高さが0.5mmと低いことから、走査電極23に沿って十分な面積に亘って配置されているにも拘わらず、第2スペーサ30bの帯電は電子線の軌道に影響しにくい。

一方、第1スペーサ30aは第2スペーサ30bに対して 1. 0mmと十分な高さを有しているものの、アスペクト比が十分大きく形成されているため、やはり第1スペーサ30aの帯電も電子線の軌道に影響しにくい。また、第1および第2スペーサ30a、30bは、それぞれの表面伝導型電子放出素子18に対応して均等に配置されているため、スペーサ帯電による局所的な表示むら等が発生しにくい。

更に、スペーサアッセンブリ22は、フェースプレート1 2およびリアプレート10のれぞれに対して十分な接触面積をもって配置されているため、SEDの十分な構造的強度を確保することができる。従って、十分な強度を確保しながらスペーサの帯電による表示品位の低下を防止することのできるSEDを得ることができる。

次に、上記構成を有したスペーサアッセンブリ22の製造 方法について説明する。 まず、図15Aに示すように、〇. 1厚の鉄ーニッケル合金から成りその表面が酸化処理された電極板42を用意する。電極板42の表面を酸化処理する理由は、後述するスペーサ形成材料との密着性を向上させるためであり、特に、スピネル型の酸化膜を形成することが好ましい。電極板42には、予め、前述した電子線透過用の複数の開孔26(図3参照)、および第1スペーサ30aと第2スペーサ30bとを互いに連結するための複数のスペーサ開孔28を形成しておく。これらのスペーサ開孔28は、フォトエッチングやレーザ加工法等を用いて形成される。

続いて、図15Bに示すように、電極板42の上下に、金型60、61を位置合わせして配置した後、図示しないクランパ等でこれらを密着、固定する。図中、電極板42の上面側に配置される金型60は、第1スペーサ30aを形成するための複数の透孔62を有している。また、電極板42の下面側に配置された金型61は、第2スペーサ30bを形成するための複数の貫通した開口64を有している。

これらの金型60、61は、電極板42と同種の鉄鉄ーニッケル合金から成る厚さが約0.28mmの金属板をそれぞれ4枚および2枚積層して形成されている。この厚さは、後述するスペーサ形成材料の固形分の比率と所望のスペーサの高さを考慮して決められる。そして、透孔62および開口64は、それぞれレーザー加工あるいはエッチング処理等によって形成されている。また、各透孔62および開口64は、金型60、61の剥離性を考慮して、図示する如くテーパー

形状に形成されている。

また、金型60、61の表面は、スペーサ形成材料との剥離性および金型自身の酸化を防止するための処理、例えば、NiーPとテフロン、窒化物、酸化物、炭化物の微粒子の共析メッキ等が施されている。この耐酸化処理としては、上記の他にもNiーCo、およびNiーPとW、Mo、Re等の高融点金属との共析メッキ等が好適に用いられる。

そして、上記のように電極板42に対して金型60、61を位置決め配置した後、例えばスキージ36によりスペーサ 形成材料40を金型60の透孔62、および金型61の開ロ64にそれぞれ充填する。スペーサ形成材料40は、金型61の開口64を介して金型60の透孔62に一括して充填しても良い。いずれの場合でも、金型60の透孔62、および金型61の開口64内に充填されるスペーサ形成材料40に気泡が混入しないよう注意する必要がある。透孔62ない、気泡が混入しないよう注意する必要がある。透孔62ない、気泡が混入しないようななスペーサ形成材料40はスキージ等で拭き取っておく。なお、スペーサ形成材料40とは、少なくとも無溶剤型の紫外線硬化型バインダおよび構造材料としてガラスフィラーを含んだガラスペーストを用いている。

続いて、図15Cに示すように、充填されたスペーサ形成材料40に対して金型60、61の外表面から紫外(UV)線を照射し、スペーサ形成材料40に含まれる紫外線硬化型パインダを十分に硬化させる。

ここで、図13に示したように、第1スペーサ30aはそ

れぞれ対応する第2スペーサ30bに対して平面的に重なって配置されて、特に、第2スペーサ30bは、対応する2つの第1スペーサ30a間の領域にも配置されてして、この第1スペーサ30aに対応して対応して、この第1スペーサ30aの電極板側の端の径より小さな径を有したかったが高い、金型60の透孔62内に充填されたスペーサ形成材料40に対して、そのアスペクト比が高いたのように、対して、および金型62側から十分にしからず、金型60のよび金型62側から十分にしからず、金型60のよび金型62側から十分にしからず、金型60のよび金型62側から十分にしかが、金型60のよびできる。これよりといいでは適度では対料40は、表面が酸化処理された電極板42に対しては適度が確保される。

続いて、図16Aに示すように、電極板42に対して金型60、61を密着させた状態で、これらを加熱炉内で400~450℃で1時間予備焼成することにより、スペーサ形成材料40内のバインダ成分を焼失させる。更に、加熱炉内で500℃で45分間本焼成することにより、スペーサ開孔28内に形成される連結部52を介して互いに連結され、電極板42に一体的に形成された第1および第2スペーサ30a、30bが形成される。本焼成の条件は、スペーサのサイズ等にもよるが、500~550℃で30~1時間程度が好適である。

その後、歪み取り焼鈍を行いながら、所定の温度まで冷却 した後、図16Bに示すように、電極板42から金型60、 6 1 を剥離することによりスペーサアッセンブリ 2 2 が完成 する。

以上の工程によってスペーサアッセンブリ22を形成することにより、電極板42に一体的に形成されたアスペクト比の高い第1スペーサ30aを比較的容易に得ることができ、 製造コストの低減、生産性の向上を図ることができる。

すなわち、上述した実施の形態によれば、スペーサ形成材料40に紫外線硬化型パインダを混入し、硬化させることにまり、金型60、61および電極板42に対して密着力に確保けることができる。これにより、電極板42に金型60にますることが可能と成することが可能と成することが可能と成けることが可能と成けることが可能と成けることが可能と成けることが可能とない。ではない。なが、これに限定されるものではない。

また、第1スペーサ30aに対して、第2スペーサ30b 形成用の金型61側から十分にUV線を照射することができ 、スペーサ形成材料40の硬化むらが防止され、アスペクト 比の高い第1スペーサ30aが得られる。

なお、上述した第4の実施の形態において、各第2スペーサ30bの高さは、第1スペーサ30aの高さの約半分としたが、第1スペーサ30aの高さよりも小さいことが望ましく、特に半分以下が好適である。

WO 01/71760

この実施形態のスペーサアッセンブリ22は、リアプレート10側に配置された1つの第2スペーサ30bに対してスペーサ30bが連結配置された構成としたが、1つの第2スペーサ30bに対して、3つ以上に分岐された第1スペーサ30bに対してもよい。なお、フェースプレート12側に配置する構成としてもよい。なお、フェースプレート12側に配置される第1スペーサ30aは、その帯電く、から、アスペクト比が高く、か望ましいほうが望ましい。従って、複数におれた第1スペーサ30aで構成することが望ましたが、複数の開口の集合体で構成することが、複数の開口の集合体で構成することが、複数の開口の集合体で構成することもできる。

また、第2スペーサ30bは楕円形の断面を有する形状と したが、L字形や十字形の断面を有した形状としてもよい。

以上のように構成されたSEDによれば、スペーサの十分な強度を確保しながらスペーサの帯電による表示品位の低下を防止することができる。

その他、この発明は上述した実施の形態に限定されることなく、この発明の範囲内で種々変形可能である。例えば、スペーサ形成材料は上述したガラスペーストに限らず、必要に応じて適宜選択可能である。また、スペーサの径や高さ、その他の構成要素の寸法、材質等は必要に応じて適宜選択可能である。また、金型を構成する金属薄板は、拡散接合に限らず、ろう付け、超音波接合等によって互いに接合してもよい

上述した実施の形態では、金型をグリッドあるいはガラス基板に密着させた後、金型の透孔にスペーサ形成材料を充填する構成としたが、金型の透孔に予めスペーサ形成材料を充填した後、金型をグリッドあるいはガラス基板に密着させて配置する構成としてもよい。

更に、この発明は、上述したSEDに限定されることなく、スペーサを備えた平面表示装置であれば種々のものに適用可能である。例えば、上記実施の形態ではSEDを例に取り説明したが、この発明は、FED、PDP等の他の平面表示装置に適用することも可能である。また、上記第3の実施の形態で示したように、この発明は、グリッドを備えたスペーサアッセンブリに限らず、収束開孔を持たない金属基板、サアッセンブリに限らず、収束開孔を持たないの表したができる。

産業上の利用可能性

以上詳述したように、この発明によれば、容易に製造可能な平面表示装置用のスペーサアッセンブリ、スペーサアッセンブリの製造方法、高いアスペクト比を有するスペーサを備えた平面表示装置、容易に製造可能な平面表示装置の製造方法、およびスペーサアッセンブリの製造に用いる金型を提供することができる。また、この発明によれば、スペーサの十分な強度を確保しながらスペーサの帯電による表示品位の低下を防止することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示装置を提供することが可能な平面表示

WO 01/71760 PCT/JP01/02367

43

きる。

44

請求の範囲

1 基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

基板と、多数の透孔を有した金型とを用意し、

上記基板の表面上に上記金型を密着して配置した後、金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板上にスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記金型を剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

2. 基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

基板と、多数の透孔を有した金型とを用意し、

上記金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填した後、上記 基板の表面上に金型を密着して配置し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板上にスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記金型を剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

3. 基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

対向した第 1 および第 2 表面および貫通形成された複数の 開孔を有した基板と、それぞれ複数の透孔を有した第 1 およ び第 2 金型とを用意し、

上記基板の第1表面および第2表面上に、それぞれ上記第 1金型および第2金型を密着して、かつ、上記基板の開孔と 第1および第2金型の透孔とが整列した状態に配置した後、 上記基板の開孔、第1および第2金型の透孔内にスペーサ形 成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、基板に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1および第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記第1および第2金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板の第1および第2表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第 1 および第 2 金型を剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

4. 基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

対向した第1および第2表面を有した基板と、それぞれ複数の透孔を有した第1および第2金型とを用意し、

上記基板の第1表面上に上記第1金型を密着して配置した 後、第1金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の第1表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記基板の第2表面上に上記第2金型を密着して配置した 後、第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板に第2表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記放射線を照射した後、上記第1および第2金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板の第1および第2表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第 1 および第 2 金型を剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

- 5. 上記スペーサ形成材料として、少なくとも紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、放射線として紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させる請求項1に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
 - 6. 上記スペーサ形成材料を熱処理して上記バインダ

を除去した後、本焼成する請求項 5 に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。

- 7. 上記基板として、表面に酸化膜が形成された金属板を用いる請求項1記載のスペーサアッセンブリの製造方法
- 8. 上記基板として、多数の収束開孔が形成されているとともに表面に酸化膜が形成された金属板からなるグリッドを用いる請求項1に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 9. 上記金型は、上記スペーサ形成材料に対する剥離性、および耐酸化性を有した表面処理が施されている請求項1に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 10. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板の間縁部同志を接合したた粋状の側壁と、上記第1および第2基板の間にこれら基板に対向して設けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対向して設けられた多数の開孔を有した板状のグリッドと、上記サと、上記は大の間に設けられた多数の柱状の第1スペーサと、を備えた平面表示装置を製造する方法であって、

グリッド、および、多数の透孔を有した金型を用意し、 上記グリッドの表面上に上記金型を密着して配置した後、 金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記グリッドの表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、 金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ形成 材料を焼成し、上記グリッド上に多数の第1スペーサを形成し、

冷却した後、上記グリッドから上記金型を剥離する平面表示装置の製造方法。

11. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板の間縁部同志を接合した枠状の側壁と、上記第1および第2基板の間にこれら基板と対向して設けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対応して設けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対応して位置した多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、上記第1基板とグリッドとの間に設けられた多数の柱状の第1スペーサと、上記第2基板とグリッドとの間に設けられた多数の柱状の第2スペーサと、を備えた平面表示装置を製造する方法であって、

対向した第1および第2表面、並びに複数のスペーサ開孔を有したグリッドと、それぞれ複数の透孔を有した第1および第2金型とを用意し、

上記グリッドの第1表面および第2表面上に、それぞれ上記第1金型および第2金型を密着して、かつ、上記グリッド

のスペーサ開孔と第 1 および第 2 金型の透孔とが整列した状態に配置した後、第 1 および第 2 金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、グリッドの第1および第2の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1および第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記第1および第2金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記グリッドの第1および第2表面上にそれぞれ第1および第2スペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第1および第2金型を剥離する平面表示装置の製造方法。

- 12. 上記スペーサ形成材料として、少なくとも紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、放射線として紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させることを特徴とする請求項11に記載の平面表示装置の製造方法。
- 13 上記スペーサ形成材料を熱処理して上記バインダを除去した後、本焼成する請求項12に記載の平面表示装置の製造方法。
- 14. 上記グリッドとして、表面に酸化膜が形成された金属板を用いることを特徴とする請求項11に記載の平面表示装置の製造方法。
- 15. 上記金型は、上記スペーサ形成材料に対する剥離性、および耐酸化性を有した表面処理が施されている請求

項11に記載の平面表示装置の製造方法。

16. 請求項11に記載の製造方法により製造された 平面表示装置。

17. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、

上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されていると ともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた 第2基板と、

上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側 壁と、

上記第1および第2基板の間に設けられているとともに上 記 蛍 光 体 励 起 手 段 に 対 応 し て 位 置 し た 多 数 の 収 東 開 孔 が 形 成 された板状のグリッドと、上記グリッド上に設けられた複数 のスペーサと、を有し、請求項1に記載のスペーサアッセン ブリの製造方法により製造されたスペーサアッセンブリと、

内面に蛍光体層が形成された第1基板と、

を備えた平面表示装置。

上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されていると ともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた 第2基板と、

上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側 壁と、

上記第1および第2基板の間に、これら基板と対向して設 けられているとともに、上記蛍光体励起手段に対応して位置 した多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、

上記グリッドと第1基板との間に設けられた複数の柱状の

第1スペーサと、

上記グリッドと第2基板との間に設けられた複数の柱状の 第2スペーサと、

を備え、

上記各第1スペーサの高さは、上記各第2スペーサの高さよりも高く形成されている平面表示装置。

19. 上記各第1スペーサの上記第1基板に当接した端の径は、上記グリッド側端の径よりも小さく、上記各第2スペーサの上記第2基板に当接した端の径は、上記グリッド側端の径よりも小さい請求項18に記載の平面表示装置。

20. 上記第1スペーサのアスペクト比は2以上、上記第2スペーサのアスペクト比は0.6以上である請求項1 8に記載の平面表示装置。

21. 上記グリッドは、上記第1基板に対向した第1表面と上記第2基板に対向した第2表面とを有し、

上記第1スペーサは、上記グリッドの第1表面上に一体的に立設され、上記第2スペーサは、上記グリッドの第2表面上に一体的に立設されている請求項18に記載の平面表示装置。

22. 上記グリッドは、それぞれ上記収束開孔の間に設けられた複数のスペーサ開孔を有し、各スペーサ開孔は、上記第1および第2スペーサのグリッド側端の径よりも小さな径を有し、

上記第1および第2スペーサは、上記スペーサ開孔の1つと整列して設けられているとともに上記スペーサ開孔を通し

て一体に形成されている請求項21に記載の平面表示装置。

23. 上記グリッドは、上記第1基板に対向した第1表面と上記第2基板に対向した第2表面とを有し、

上記第1スペーサは、上記グリッドの第1表面上に一体的に立設され、上記第2スペーサは、上記第2基板上に一体的に立設されている請求項18に記載の平面表示装置。

24. 平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリであって、

基板と、

基板上に一体的に立設された複数の柱状のスペーサと、を 備え、

各スペーサは、上記基板から延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体に有し、各段部は、基板側から延出端側に向かって先細のテーパ状に形成されているスペーサアッセンブリ。

25. 平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリで あって、

対向した第1および第2表面、並びに複数の収束開孔を有した板状のグリッドと、

上記グリッドの第1表面上に一体的に立設された複数の柱状の第1スペーサと、

上記グリッドの第2表面上に一体的に立設された複数の柱 状の第2スペーサと、を備え、

上記第1および第2スペーサの各々は、上記グリッドから延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さく

なった複数の段部を一体に有し、各段部は、延出端側に向かって先細のテーパ状に形成されているスペーサアッセンブリ

- 26 上記各第1スペーサは、上記収束開孔の間で上記グリッドの第1表面上に立設され、上記各第2スペーサは、上記収束開孔の間で上記グリッドの第2表面上に立設され、上記第1スペーサと整列している請求項25に記載のスペーサアッセンブリ。
- 27. 上記グリッドは、それぞれ上記収東開孔の間に 形成され上記第1および第2スペーサのグリッド側端の径よりも小さな径を有した複数のスペーサ開孔を有し、

上記各第1スペーサは、上記スペーサ開孔に重ねて上記グリッドの第1表面上に立設され、上記各第2スペーサは、上記スペーサ開孔に重ねて上記グリッドの第2表面上に立設され、上記スペーサ開孔を通して第1スペーサと一体的に連結されている請求項25に記載のスペーサアッセンブリ。

28. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、

上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板と、

上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側壁と、

上記第 1 および第 2 基板の間に設けられたスペーサアッセンブリと、を備え、

上記スペーサアッセンブリは、

それぞれ上記蛍光体励起手段に対向した多数の収東開孔を 有した板状のグリッドと、上記グリッド上に一体的に立設さ れた複数の柱状のスペーサと、を備え、

各スペーサは、上記グリッドから延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部を一体に有し、各段部は、延出端側に向かって先細のテーパ状に形成されている平面表示装置。

29. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、

上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板と、

上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側壁と、

上記第1および第2基板の間に設けられたスペーサアッセンブリと、を備え、

上記スペーサアッセンブリは、

第1および第2表面、並びにそれぞれ上記蛍光体励起手段に対向した多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、

上記グリッドの第1表面上に一体的に立設され上記第1基板に当接した複数の柱状の第1スペーサと、

上記グリッドの第2表面上に一体的に立設され上記第2基板に当接した複数の柱状の第2スペーサと、を備え、

上記第1および第2スペーサの各々は、上記グリッドから 延出端に向かって積層されているとともに徐々に径が小さく なった複数の段部を一体的に有し、各段部は、延出端側に向 المعة وأبو بالموسودين

かって先細のテーパ状に形成されている平面表示装置。

30. 上記各第1スペーサは、上記収束開孔の間で上記グリッドの第1表面上に立設され、上記各第2スペーサは、上記収束開孔の間で上記グリッドの第2表面上に立設され、上記第1スペーサと整列している請求項29に記載の平面表示装置。

3 1. 上記グリッドは、それぞれ上記収束開孔の間に 形成され上記第 1 および第 2 スペーサのグリッド側端の径よ りも小さな径を有した複数のスペーサ開孔を有し、

上記各第1スペーサは、上記スペーサ開孔に重ねて上記グリッドの第1表面上に立設され、上記各第2スペーサは、上記スペーサ開孔に重ねて上記グリッドの第2表面上に立設され、上記スペーサ開孔を通して第1スペーサと一体的に連結されている請求項29に記載の平面表示装置。

- 32. 上記第1スペーサの高さは上記第2スペーサの高さよりも高く形成されている請求項29記載の平面表示装置。
 - 33. 内面に蛍光体層が形成された第1基板と、

上記第1基板と所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する蛍光体励起手段が設けられた第2基板と、

上記第1および第2基板の周縁部同志を接合した枠状の側壁と、

第1および第2表面、並びにそれぞれ上記蛍光体励起手段に対向した多数の収束開孔を有し、上記第1および第2基板

の間に設けられた板状のグリッドと、上記グリッドの第 1 表面上に一体的に立設され上記第 1 基板に当接した複数の柱状の第 1 スペーサと、を備えたスペーサアッセンブリと、

上記第2基板上に一体的に立設され上記グリッドの第2表面に当接した複数の柱状の第2スペーサと、を備え、

上記第1および第2スペーサの各々は、延出端に向かって 積層されているとともに徐々に径が小さくなった複数の段部 を一体に有し、各段部は、延出端側に向かって先細のテーパ 状に形成されている平面表示装置。

3 4. 基板と基板上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

基板と、それぞれ一端側から他端側に向かって徐々に径が小さくなった段付きテーパ状の複数の透孔を有した板状の金型と、を用意し、

各透孔の大径側が上記基板側に位置するように、上記基板の表面上に上記金型を密着して配置した後、金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記基板の表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記金型を基板に密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記基板上にそれぞれスペーサを一体的に形成し

冷却した後、上記基板から上記金型を剥離するスペーサア

ッセンブリの製造方法。

35. 多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、グリッド上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

第 1 および第 2 表面で並びにそれぞれ上記収束開孔間に位置した複数のスペーサ開孔を有した板状のグリッドを用意し

それぞれ一端側から他端側に向かって徐々に径が小さくなった段付きテーパ状の複数の透孔を有した板状の第 1 金型および第 2 金型を用意し、

各透孔の大径側が上記グリッド側に位置するように、上記グリッドの第1表面および第2表面上にそれぞれ上記第1金型および第2金型を密着して、かつ、上記グリッドのスペーサ開孔と第1および第2金型の透孔とが整列した状態に配置した後、第1および第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記グリッドに対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1および第2金型に対するスペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記第1および第2金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上記グリッドの第1および第2表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記グリッドから上記第1および第2金型を

剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

36. 多数の収束開孔を有した板状のグリッドと、上記グリッド上に設けられた複数の柱状のスペーサとを有し、平面表示装置に用いるスペーサアッセンブリを製造するスペーサアッセンブリの製造方法であって、

第1および第2表面を有した板状のグリッドを用意し、

それぞれ一端側から他端側に向かって徐々に径が小さくなった段付きテーパ状の多数の透孔を有した板状の第 1 金型および第 2 金型を用意し、

各透孔の大径側が上記グリッド側に位置するように、上記グリッドの第1表面上に上記第1金型を密着して配置した後、第1金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記グリッドの第1表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第1金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

各透孔の大径側が上記グリッド側に位置するように、上記グリッドの第2表面上に上記第2金型を密着して配置した後、第2金型の透孔内にスペーサ形成材料を充填し、

上記スペーサ形成材料に放射線を照射して硬化させ、上記グリッドに第2表面に対する上記スペーサ形成材料の密着性を、上記第2金型に対する上記スペーサ形成材料の密着性よりも高くし、

上記放射線を照射した後、上記第1および第2金型をグリッドに密着させた状態で上記スペーサ形成材料を焼成し、上

記グリッドの第 1 および第 2 表面上にそれぞれスペーサを形成し、

冷却した後、上記基板から上記第 1 および第 2 金型を剥離するスペーサアッセンブリの製造方法。

- 37. 上記基板として、酸化膜で被覆された金属基板を用いる請求項34に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 38. 上記グリッドとして、表面に酸化膜が形成された金属板からなるグリッドを用いる請求項35に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 39 上記金型は、上記スペーサ形成材料に対する剥離性、および耐酸化性を有した表面処理が施されている請求項34に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 40. 上記スペーサ形成材料として、少なくとも紫外線硬化型のバインダおよびガラスフィラーを含有したガラスペーストを用い、放射線として紫外線を照射してスペーサ形成材料を硬化させる請求項34に記載のスペーサアッセンブリの製造方法。
- 4 1. 請求項 3 4 に記載のスペーサアッセンブリの製造方法に用いる金型において、

それぞれテーパ状の複数の透孔が形成された複数枚の金属 薄板を備え、

各金属薄板の各透孔は、他の金属薄板の透孔と異なる径を有し、

上記複数の金属薄板は、透孔同士が整列した状態で、かつ

- 、径の大きな透孔から順に並んだ状態で積層されている金型
- 42. 上記複数枚の金属薄板は、互いに接合されている請求項41に記載の金型。
- 43. 上記複数枚の金属薄板は、拡散接合、ろう付け、超音波接合のいずれかにより互いに接合されている請求項42に記載の金型。
- 44. スペーサ形成材料に対する剥離性、および耐酸化性を有した表面層により被覆されている請求項41に記載の金型。
- 4 5. 所定の間隔を持って対向配置されたフェースプレートおよびリアプレートと、

上記フェースプレートとリアプレートとの間に配設されたスペーサアッセンブリと、を備え、

上記スペーサアッセンブリは、対向した第1および第2表面、並びに複数のスペーサ開孔を有し上記フェースプレートとリアプレートと間に配置されフェースプレートおよびリアプレートに対向した電極板と、

上記電極板の第1表面側に形成された複数の第1スペーサと、

上記電極板の上記第2表面側に形成された複数の第2スペーサと、

1 つの上記第 2 スペーサと複数の上記第 1 スペーサとを、上記電極板に形成された対応するスペーサ開孔を介して連結した連結部と、を備えている平面表示装置。

- 46. 上記各スペーサ開孔の寸法は、上記第1スペーサの上記電極板側の端の寸法より小さい請求項45に記載の平面表示装置。
- 47. 上記リアプレートは複数の電子放出部を含み、 上記電極板はそれぞれ上記電子放出部に対向して設けられた 複数の開孔を有している請求項45に記載の平面表示装置。
 - 48. 上記第2スペーサは、上記第1スペーサよりも小さいアスペクト比を有している請求項45に記載の平面表示装置。
 - 49 上記第2スペーサの高さは、上記第1スペーサの高さの半分以下に形成されている請求項48に記載の平面表示装置。
 - 50. 内面に蛍光体層が形成されたフェースプレートと、

上記フェースプレートと所定の隙間を置いて対向配置されているとともに上記蛍光体層を励起する複数の電子放出部が設けられたリアプレートと、

上記フェースプレートおよびリアプレートの周縁部同士を 接合した枠状の側壁と、

上記フェースプレートおよびリアプレートの間に設けられたスペーサアッセンブリと、を備え、

上記スペーサアッセンブリは、

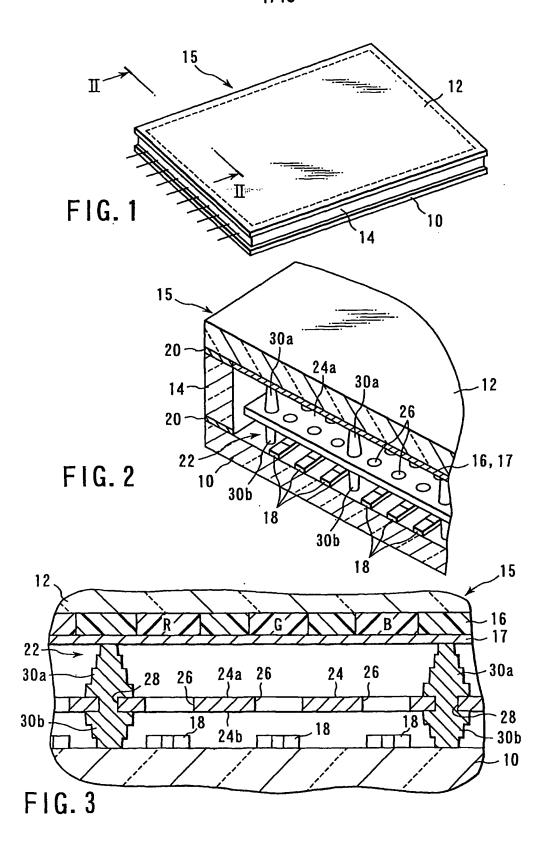
対向した第 1 および第 2 表面、並びに複数のスペーサ開孔 を有し、上記フェースプレートとリアプレートとの間に配置 されフェースプレートおよびリアプレートに対向した電極板 と、

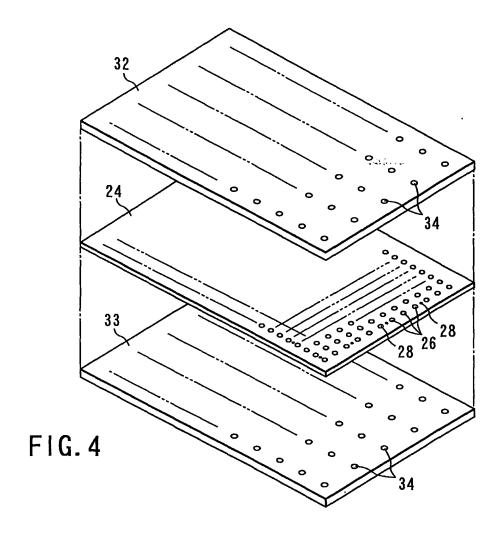
上記電極板の第1表面側に形成され、それぞれ上記フェースプレートに当接した複数の第1スペーサと、

上記電極板の上記第2表面側に形成され、それぞれ上記リアプレートに当接した複数の第2スペーサと、を備え、

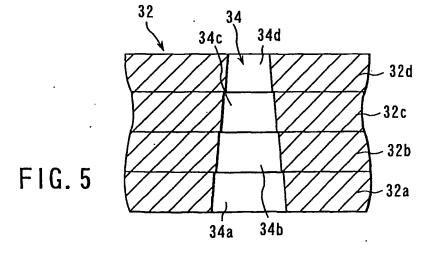
1 つの上記第2スペーサに対して、複数の上記第1スペーサが、それぞれ上記電極板に形成されたスペーサ開孔を介して連結部により連結されている平面表示装置。

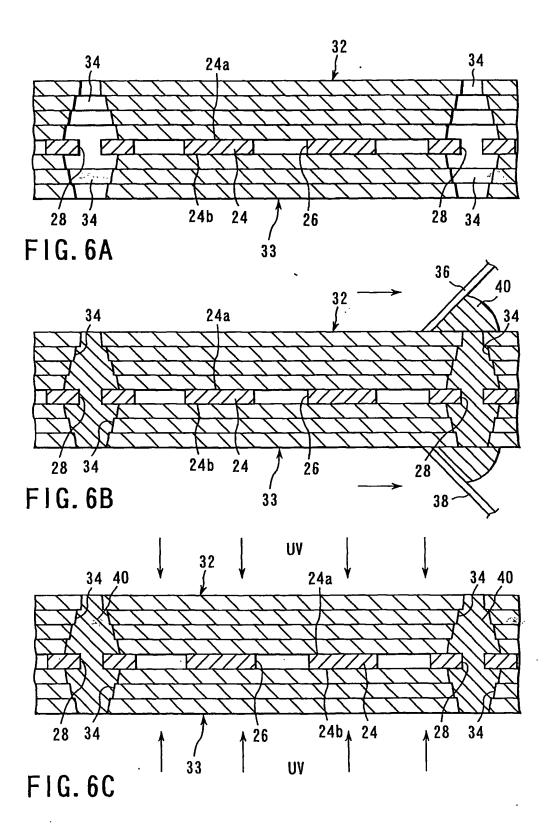
1/10



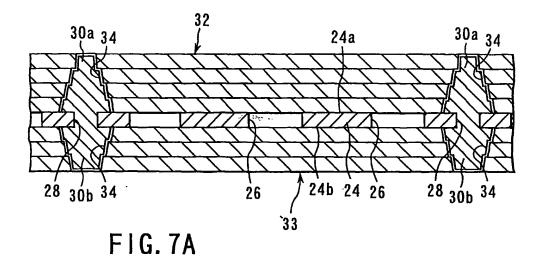


-31. v





antigra



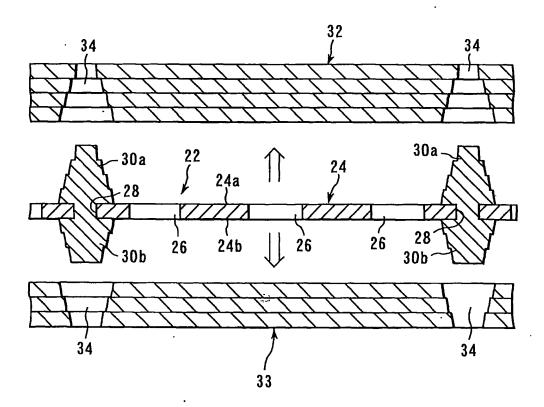


FIG. 7B

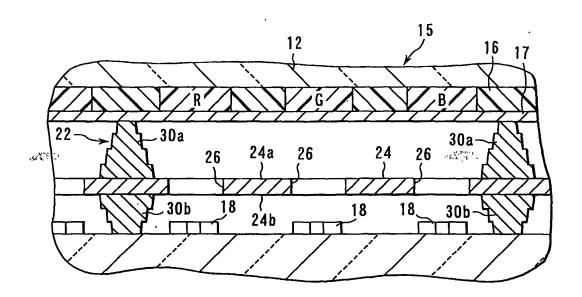
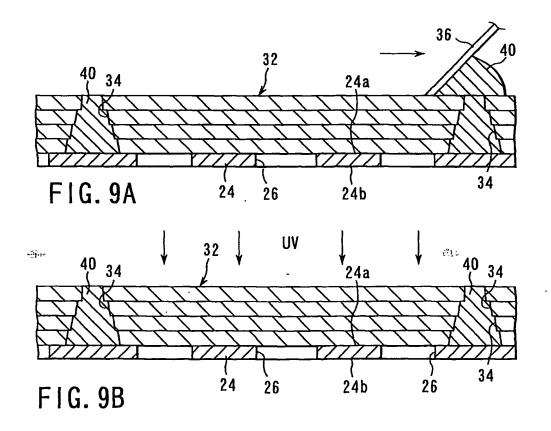
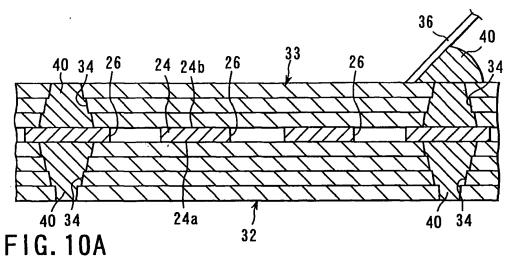


FIG. 8



<u> ۽ ۾ ڇ</u>نگنائيد



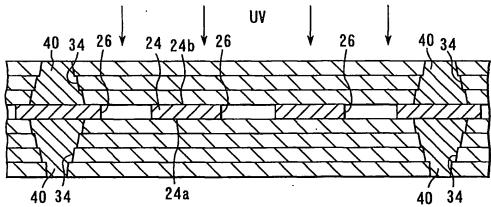
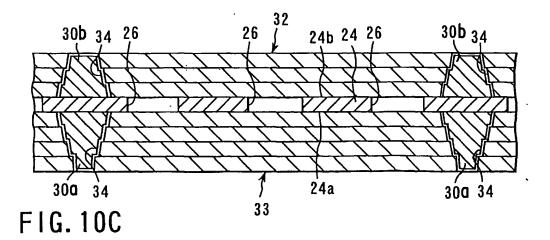
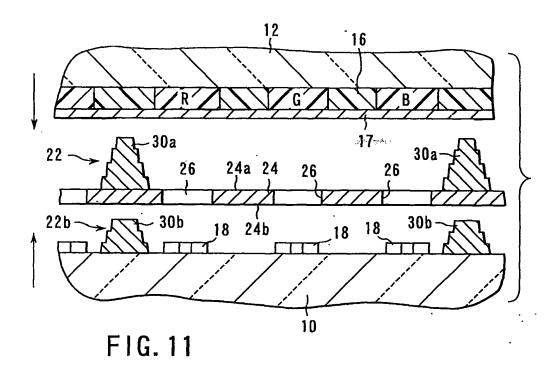
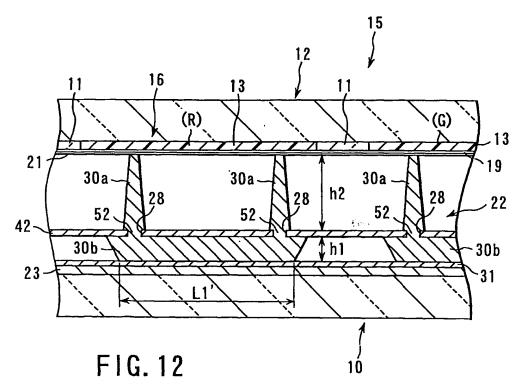


FIG. 10B





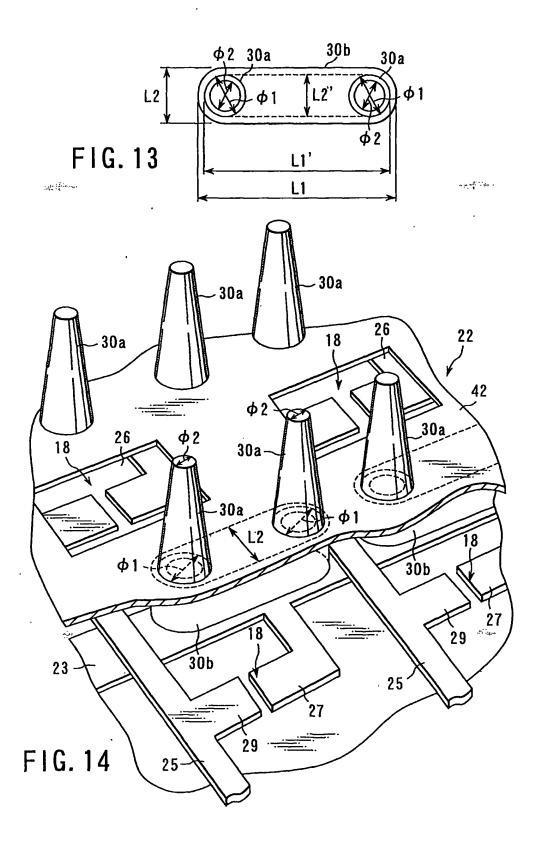


 $\star \triangle \xi t_{in}$

برسخ مقعوريهم

WO 01/71760 PCT/JP01/02367

8/10



in setting

F

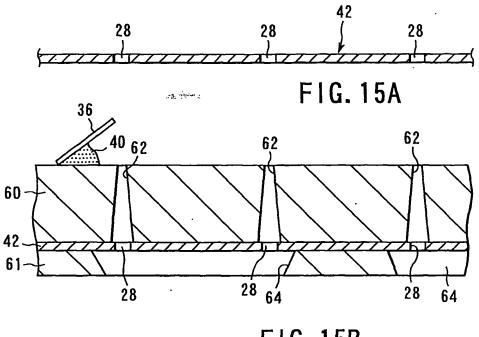


FIG. 15B

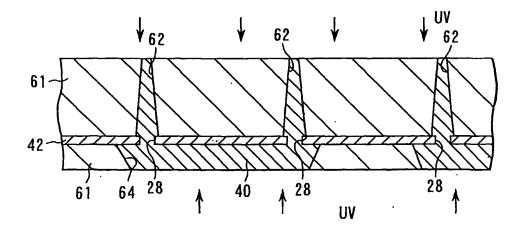


FIG. 15C

PCT/JP01/02367

ng (dg) Termin

10/10.

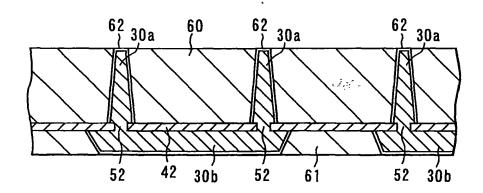


FIG. 16A

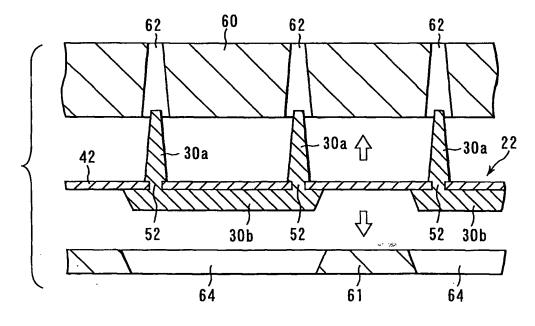


FIG. 16B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/02367

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01J9/24, H01J31/21, H01J29/87, G09F9/30					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	S SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01J9/24, H01J31/21, H01J29/87, G09F9/30					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1929-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001					
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001					
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	<u> </u>	Relevant to claim No.		
P,A	EP, 1061546, A2 (Kyocera Corpor 20 December, 2000 (20.12.00),	cation),	1-16,34-44		
	Full text; all drawings				
	& JP, 2001-135263, A & JF	P, 2001-93417, A			
A	JP, 10-40837, A (Toppan Printin	ng Co., Ltd.),	1-16,34-44		
	13 February, 1998 (13.02.98), Full text; all drawings (Fami	ly: none)	}		
х	EP, 982756, Al (Pixtech Inc.),		17		
Y	01 March, 2000 (01.03.00),		24,28		
A	Full text; all drawings		25,29,32,33, 48,49		
	& JP, 2000-67773, A	•	40,49		
X	US, 5899350, A (Futaba Denshi R	Kogyo K.K.),	16,17		
¥	04 May, 1999 (04.05.99), Full text; all drawings		18,20,21,23, 24,28		
	& KR, 98/070812, A		1		
A	& FR, 275890, A1		19,22,25-27,		
	& JP, 10-208671, A		29-33,45-50		
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: ant defining the general state of the art which is not	"I" later document published after the inte priority date and not in conflict with the	ne application but cited to		
"B" carlier	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"X" understand the principle or theory und document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
	considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance: the claimed invention cannot be		, [
special	o establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such		p when the document is		
"P" docume	ent published prior to the international filing date but later	"&" document member of the same patent	n skilled in the art		
	than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
19 June, 2001 (19.06.01) 26 June, 2001 (26.06.01)					
Name and mailing address of the ISA/ A		Authorized officer			
Japanese Patent Office			Ĺ		
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/02367

		T
lategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 1-298629, A (Canon Inc.), 01 December, 1989 (01.12.89), Full text; all drawings (Family: none)	18,20,21,23
Y	JP, 2-299136, A (Canon Inc.), 11 December, 1990 (11.12.90), Full text; all drawings (Family: none)	24,28
	<u>-</u>	
ļ		
İ		
•		
	$\{t^{*}\}_{i}$	
: -		
- 		
	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

4712

1000

国際出願番号 PCT/JP01/02367 国際調査報告 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α. Int. Cl' H01J9/24, H01J31/21, H01J29/87, G09F9/30 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01J9/24, H01J31/21, H01J29/87, G09F9/30 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1929-1996 日本国公開実用新案公報 1971-2001 4-24 1994-2001 - 日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1996-2001 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 請求の範囲の番号 カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 EP, 1061546, A2 (KYOCERA CORP) 1 - 16, · P, A 34 - 4420. 12月. 2000 (20. 12. 00) 全文、全図 &JP, 2001-135263, A &IP. 2001-93417, A JP, 10-40837, A (凸版印刷株式会社) 1 - 16.Α 13. 2月. 1998 (13. 02. 98) 34 - 44全文、全図(ファミリーなし) □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 X C欄の続きにも文献が列挙されている。 の日の後に公表された文献 * 引用文献のカテゴリー 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 26.06.01 19.06.01 特許庁審査官(権限のある職員) 2 G 9023 国際調査機関の名称及びあて先

渡戸 正義

電話番号 03-3581-1101 内線 3225

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C (続き) 関連すると認められる文献 関連する				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X	EP, 982756, A1 (PIXTECH INC)	17		
Ÿ	1. 3月. 2000 (01. 03. 00)	24、28		
Ā	全文,全図	25, 29,		
	& JP, 2000-67773, A	32, 33,		
		48, 49		
X	US, 5899350, A (FUTABA DENSHI KOGYO KK)	16, 17		
Y	4.5月.1999 (04.05.99)	18, 20, 21, 23,		
İ	全文,全図	24, 28		
A	& KR, 98/070812, A & FR, 275890, A1	19, 22,		
. A	& FR, 273830, A1 & JP, 10-208671, A	25-27,		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	29-33,		
		45-50		
Y	JP, 1-298629, A (キャノン株式会社)	18, 20,		
	1. 12月. 1989 (01. 12. 89)	21, 23		
	全文、全図(ファミリーなし)			
Y	ID 0000196 A (たらい性(ま)	24、28		
Y	JP, 2-299136, A (キャノン株式会社) 11.12月.1990 (11.12.90)	24, 20		
	11.12月.1990 (11.12.90) 全文,全図 (ファミリーなし)			
	· ·			
	•			
	• •			
		·		
	·	·		
		<u> </u>		
	· ·	(المراجع		
		1		
	·			
,				
'				
		'		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)